

ZEMAX 成像設計培訓課程(中級) 課程代號：(2012 A4)

課程時間 09:30 ~16:30	10月12日(五)	10月13日(六)
課程內容	☆ First order ray tracing ☆ Glass property and extend the glass catalog in ZEMAX ☆ Lens catalog ☆ Thin film coating function ☆ Multi configuration and zoom lens design ☆ Diffractive optics ☆ Optimize ☆ Tolerance analysis	☆ Polarization optics ☆ Thermal analysis ☆ Scatting ☆ Physical optics ☆ Fundamental concept of programming

報名表

公司機構全名	參加人員姓名	E-mail	行動電話
統一編號：		聯絡地址	
A. 業界人士(@\$8000)	位/合計: \$	B. 教師學生(@\$4000)	位/合計: \$
總計(A+B) : NT\$			

★ 注意事項說明：

- ◎ 請報名者務必將公司機構名稱與統一編號填寫完整，以便上課單位處理發票開立等相關事宜。
- ◎ 適合對象：具有ZEMAX操作經驗的使用者; 熟悉ZEMAX基本功能及操作的使用者。
- ◎ 上課方式與地點: 光研科學有限公司: 桃園縣平鎮市高雙路8巷47號2F。
 連絡電話: 03-4021838 OR 0933767492 傳真電話:03-4021172
- ◎ 請自備可無線上網之筆記型電腦; 報名確定後恕不退費。(費用已含午餐、講義)
- ◎ 報名費繳交方式: 電匯或ATM轉帳，收據連同本報名表傳真或e-mail至光研科學有限公司
 銀行資料：台灣銀行 平鎮分行 (銀行代號：004)
 戶名：光研科學有限公司, 帳號：121001-017733
- ◎ E-Mail : taiwan@wavelab-sci.com
- ◎ 報名與截止日期：自即日起至2012年10月02日止，完成報名與繳費動作。
2012/09/14前完成繳費可享NTD500優惠！ZEMAX USER可享9折優惠！
- 一人報名兩堂以上課程或同時報名三人以上可享8折優惠！
- 僅報名未繳費者恕無優惠！學術界已享半價優惠,恕不再優惠！(以上優惠請擇一使用)